

新闻中心 > 万慧达动态

万慧达知识产权专利顾问任林冲受邀参与 《集成电路布图设计保护条例实施细则修 改草案（征求意见稿）》调研座谈会

日期：2026.09.03

@Wanhuida Intellectual Property

www.wanhuida.com

Expertise Makes It
Possible

万慧达知识产权专利顾问任林冲受邀参与《集成电路布图设计保护条例实施细则修改草案（征求意见稿）》调研座谈会

新闻中心 > 万慧达动态

2026年9月3日，北京市知识产权局政策法规处组织召开《集成电路布图设计保护条例实施细则修改草案（征求意见稿）》调研座谈会，面向业界广泛征集修订意见。国家知识产权局条法司、北京市知识产权局政策法规处相关领导出席会议，集成电路产业创新主体、法律服务机构代表参会建言。北京市万慧达律师事务所专利顾问任林冲受邀参会。



会议现场

本次座谈会聚焦即将于2026年10月15日施行的《集成电路布图设计保护条例》配套细则实操落地，紧扣集成电路、光量子芯片等前沿产业发展痛点，围绕登记规范、权利界定、审查标准、无效维权、成果转化等关键制度开展深度研讨。

座谈期间，万慧达知识产权任林冲律师立足集成电路代理、确权、维权一线实务，围绕保密信息提交规则、独创性声明权利边界、光量子芯片样品提交成本、创作者名称变更限制、无效请求证据获取、成果转化奖励机制等问题展开交流。

万慧达知识产权长期聚焦集成电路、人工智能等前沿高新技术产业的创新保护，积极参与知识产权制度建设，以一线实务经验助力行业规则优化，持续护航我国集成电路等产业高质量规范发展。

日期：2026.09.03

[新闻中心](#) > [万慧达动态](#)